# 实验D6 alpha能损

签名:

# 实验D6 alpha能损

签名: 大大大

6 有多数 3 样 24/v.

## 【实验目的】

- 1. 了解核辐射安全以及防护
- 2. 了解金硅面α谱仪的工作原理及其特性;
- 3. 通过测量分析两种α放射源241Am和239Pu的能谱形状(如: 作能量刻度、求能峰和能量分辨率),掌握基本的α射线能谱的测量方法和能量刻度定标方法;
- 4. 通过利用 $\alpha$ 粒子测量箔膜的厚度;了解天然射性 $\alpha$ 粒子与物质的相互作用过程;
- 5. 通过观察和数据处理,理解随机性在微观世界的普遍存在,以及统计方法的实验意义。

### 【仪器用具】

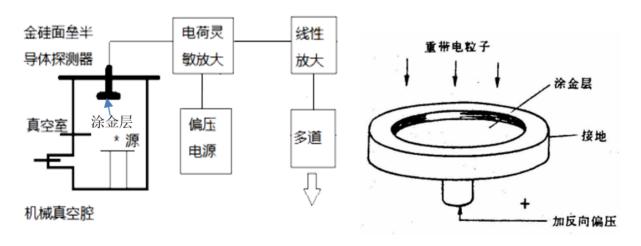


图 D6-2 金硅面垒半导体探测器结构图及金硅面垒的反向偏压

【实验原理】

 $\alpha$ 衰变

原子核衰变时放出氦核,衰变形成的原子核有不同的能级,衰变至激发态原子核后,再放 出不同频率的\(\gamma\)光子。

#### 衰金硅面垒半导体探测器的基本原理

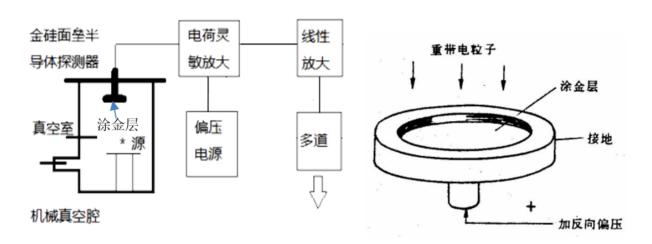


图 D6-2 金硅面垒半导体探测器结构图及金硅面垒的反向偏压

金硅面垒探测器作为PN结型半导体探测器的一种,是用一片N型硅,蒸上一层薄金层(100-200 埃),接近金膜的那一层硅具有P型硅的特性,这种方式形成的PN结靠近表面层,结区即为探测粒子的灵敏区。金硅面垒探测器工作时加反向偏压,粒子在灵敏区内损失能量转变为与其能量成正比的电脉冲信号,经放大并由多道分析器测量脉冲信号按幅度的分别,从而给出带电粒子的能谱。偏置放大器的作用是当多道分析器的道数不够用时,利用它切割,展宽脉冲宽度,以利于脉冲幅度的精确分析。为了提高谱仪的能量分辨率,探测器最好放在真空室中。另外金硅面垒探测器一般具有光敏的特性,在使用过程中,应有光屏蔽措施。

#### α谱仪的能量刻度和能量分辨率

用已知能量的 $\alpha$ 粒子源,测出该能量在多道分析器上所对应的谱峰位道址,作能量对应道址的刻度曲线,获得能量刻度  $\alpha$ 谱仪的能量分辨率用能谱的半高宽度FWHM表示,表征了能谱仪分开不同能量粒子的本领。FWHM是谱线最大计数一半处的宽度,以道数表示,还可由谱仪的能量刻度常数转换为能量 $\Delta$ E,以keV表示。在实用中,谱仪的能量分辨率还用能量展宽的相对百分比表示,即 $\eta = \Delta E/E$ 

### lpha粒子的能量损失

α粒子与原子核之间发生卢瑟福散射的几率很小,它与物质的相互作用主要是与核外电子的相互作用。α粒子与电子碰撞,将使原子电离、激发而损失其能量。在一次碰撞中,由于其质量较大,α粒子只有一小部分能量转移给电子,当它通过吸收体后,经过多次碰撞才会损失较多能量。每次碰撞基本不发生偏转,因而它通过物质的射程几乎接近直线。带点粒子在吸收体内单位长度的能量损失率,称为线性阻止本领S:

$$S = -\frac{dE}{dx}$$

把S除以吸收体单位体积内的原子数N,称为阻止截面,它与粒子的能量E有关,用 $\Sigma$ (E)表示

$$\Sigma(E) = -\frac{1}{N} \frac{dE}{dx}$$

对非相对论性 $\alpha$ 粒子(v<<c),线性阻止本领用下面式子表示:

$$S = rac{4\pi z^2 e^4 NZ}{m_0 v^2} ln rac{2m_0 v^2}{I}$$

上式中的z为入射粒子的电荷数,Z吸收体的原子序数,e为电子的电荷,v为入射粒子的速度,N为单位体积内的原子数。I是吸收体中的原子的平均激发能。由于对数项随能量的变化是缓慢的,因此可近似表示为:

$$S \propto \frac{const}{E}$$

当α粒子穿过厚度为ΔX的薄吸收体后,能量由E1变为E2,可写成

$$\Delta E = E_1 - E_2 = S_{rac{E_1 + E_2}{2}} \Delta x$$

则薄膜厚度为

$$\Delta x = rac{\Delta E}{S_{rac{E_1+E_2}{2}}} pprox rac{\Delta E}{S_{E_1}}$$

当 $\alpha$ 粒子能量损失比较小时,可以用上式来计算厚度,当薄膜比较厚时, $\alpha$ 粒子能量在通过薄膜后损失很大,就应该用下式计算

$$\Delta x = \int_{E_2}^{E_1} rac{dE}{(-dE/dx)_E} pprox \Sigma_{E_1}^{E_2} rac{\delta E}{S_{E_1}}$$

一般来说α粒子能量在1keV-10MeV之间时,在铝膜中的阻止截面可由以下经验公式确

$$\Sigma(E) = \frac{A_1 E^{A_2} \left\{ \frac{A_3}{E/1000} \ln \left[ 1 + \frac{A_4}{E/1000} + \frac{A_5 E}{1000} \right] \right\}}{A_1 E^{A_2} + \frac{A_3}{E/1000} \ln \left[ 1 + \frac{A_4}{E/1000} + \frac{A_5 E}{1000} \right]}$$

定: 式中 A1,A2,A3,A4,A5为常数,见下表D6-2, $\alpha$ 粒子能量E以keV为单位,得到的\Sigma\_e以

eV/1015atom·cm2为单位。对于化合物,它的阻止本领可由布拉格相加规则,将化合物的各组成成分的阻止本领( $\mathrm{d}E/\mathrm{d}x$ )相加得到,即

$$(rac{dE}{dx})_c = rac{1}{A_c} \Sigma Y_i A_i (rac{dE}{dx})_i (KeV/\mu g \cdot cm^{-2})$$

其中 $Y_i$ 、 $A_i$ 分别为化合物分子中的第i种原子数目、原子量, $A_c$ (等于 $\sum_i Y_i A_i$ )是化合物的分子量。 利用已知的阻止截面,通过 $\alpha$ 粒子在铝膜中能量损失的测量,可以快速无损的测定薄膜的厚度, $\alpha$ 粒子的能量可用多道分析器测量,峰位可按最简单的重心法得到。

### 【实验步骤】

- 1. 观察探测的随机性和多道的使用练习。 探测器高压调至调整100V,放射源使用241Am, (1) 多道先不设置,记录能谱测量时间为3s,30s,300s时的能谱图, (2) 用归一化能谱将3个能谱有区分地绘制在同一张图中。 (3) 按照说明书第五章,求解能谱的能量分辨率。 (4) 练习使用多道分析仪。打开多道分析仪V2.7,设置多道分析器的,"设置"->"道数"变更为"8192",采集峰位计数为100时的能谱图,比较不同道数(1024道和8192道)测量能谱,分析能谱参数差异(能量分辨率、峰位计数率、半高全宽等)。
- 2. 寻找探测器的最佳工作电压。 将多道分析器的道数调回1024,测量不同偏压下(20V 至130V)的α粒子(241Am放射源)的能谱(要求峰位计数为400左右),绘制不同偏压下的能量分辨率曲线和峰位曲线,进而确定探测器的工作偏压(判断标准: 能量分辨率最好,峰位尽量高的探测器工作条件)。
- 3. 对探测器进行能量刻度 将探测器调至选好的最佳工作电压,测量241Am放射源(5.486MeV)以及239Pu(5.155MeV)的能谱,对能量刻度定标(要求峰位计数为400左右)。
- 4. 利用α粒子能损测量箔和膜的厚度(要求峰位计数为400左右)。 测量241Am的α粒子通过铝箔及Mylar薄膜后的能谱,并计算出其阻止本领和薄膜厚度。已知碳、氢、氧的原子密度分别为:  $N(C)=1.136\times 1023atm\cdot cm^{-3}, N(H)=5.376\times 1023atm\cdot cm^{-3}, N(O)=5.367\times 1023atm\cdot cm^{-3}$ 。 质量密度为 $\rho_c=2.267g\cdot cm^{-3}$ ,  $\rho_H=8.998\times 10^{-5}g\cdot cm^{-3}$ ,  $\rho_O=0.001428g\cdot cm^{-3}$ 。

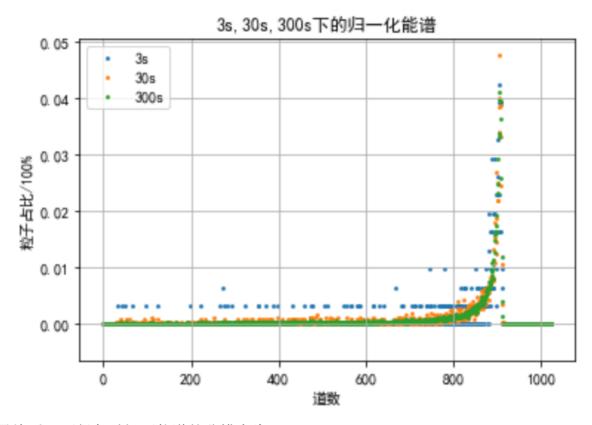
### 【预习思考题】

- 1.  $^{64}Cu$ 可以发生 $\alpha$ 粒子衰变吗?为什么呢?  $^{64}Cu$ 不能发生 $\alpha$ 粒子衰变,因为 $^{60}_{27}Co$ 的质量加上氦核的质量大于 $^{64}Cu$ 的质量。
- 2. (选)预测同一个放射源测得的能谱峰位值的随偏压的变化趋势,为什么?
- 3. 简述探测器能谱标定的方法以及能量分辨率的计算方法。 用已知能量的α粒子,测出该能量在多道分析器上所对应的谱峰位道址进行标定。 α谱仪的能量分辨率用能谱的半高宽度FWHM表示,表征了能谱仪分开不同能量粒子的本领。FWHM是谱线最大计数一半处的宽度,

- 4. 预估使用239Pu,241Am两种放射源能测量的铝箔和mylar膜的厚度大约在什么量级(请用 $g/cm^2$ 表示箔(膜)的厚度);为何在计算化合物的截止本领时,只需考虑化合物所含的元素及比例,而无需考虑元素的结合方式(化学键)?厚度大约在 $10^{-6}\,g/cm^2$ 量级因为 $\alpha$ 粒子与电子发生作用主要是与电子发生碰撞使得原子电离,与化学键无关。
- 5. (选)实验过程中,若金硅面垒探测器的样品腔不抽真空,会对能量谱产生怎样的影响? α粒子电离能力强,会与空气分子碰撞,导致能量谱不会出现计数。
- 6. 实验前确定探测器最佳工作条件的原理是什么? 改变偏压使得能量分辨率最好,峰位尽量高。

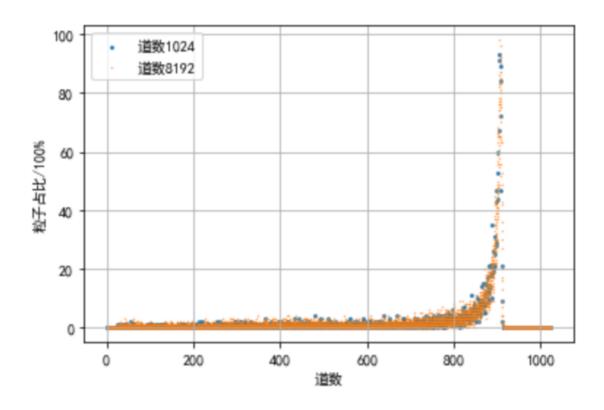
### 【实验数据处理】

- 1.观察探测的随机性和多道的使用练习
- 3s,30s,300s测量时间下测量能谱图,归一化后如图所示



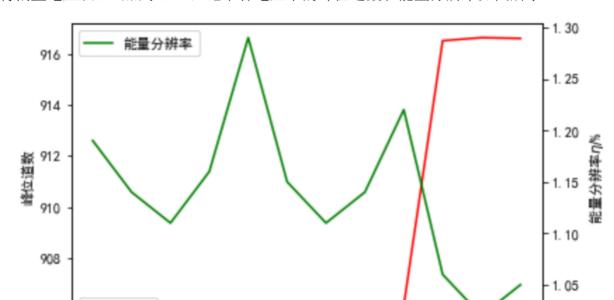
寻峰后,可得各时间下能谱的分辨率为

能谱测量时间	能谱分辨率
3s	1.19%
30s	1.18%
300s	1.18%
1024道和8192道下的能谱如图	



	能量分辨率		
1024	1.40%		
8192	1.57%		

### 2.寻找最佳工作电压



将偏置电压从30V加到130V,记下各电压下的峰位道数和能量分辨率如图所示

可见偏置电压为120V时峰位最高,能量分辨率最好。

40

60

#### 3.对探测器进行能量刻度

20

906

更换不同放射源测得, $^{241}Am$ (5.486MeV)的峰位道数为1007.97, $^{239}Pu$ (2.1155)的峰位道数为948.93。可得

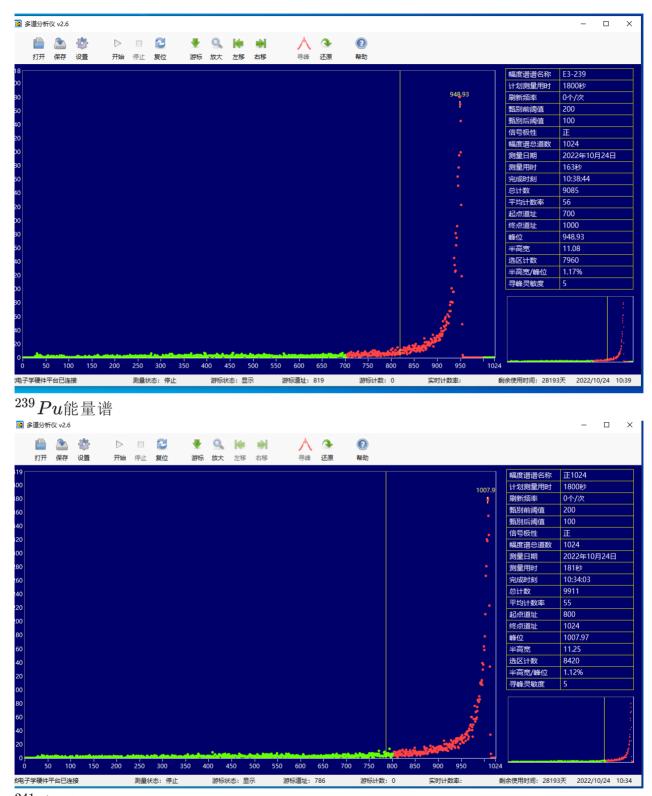
100

120

$$G = \frac{5.486 - 5.1155}{1007.97 - 948.93} = 6.275 \cdot 10^{-3} MeV$$

$$E_0 = 5.486 - 6.275 \cdot 10^{-3} \cdot 1007.97 = -0.839 MeV$$

$$E = G \cdot d + E_0 = 6.275 \cdot 10^{-3} d + -0.839 MeV$$



 $^{241}Am$ 能量谱

#### 4.利用α粒子能损测量箔和膜的厚度

#### D6-Alpha能损

	峰位	$\Delta E$	阻止本领	薄膜厚度
AI膜	611.86	1.647MeV	1540.8MeV/cm	10.69 $\mu m$
Mylar膜	754.61	0.751MeV	8131MeV/cm	0.924 $\mu m$